

# SISTEMAS DE CONTENIDO SECUNDARIO

POLYMER RESIN FLOORING SYSTEMS  
**Florock**<sup>®</sup>



Trincheras forrado con un epoxico que resiste acido, puede aguantar ataque de quimica, acido, alcalino y caustico.

- Superior proteccion de quimica
- Excelente resistencia a impacto y abracion
- Ideal para trincheras, tanques, pilas, plantas de tratamiento de agua y manufactura de baterias
- Hasta 500% elongacion
- Contenido de quimicas
- Resiste derramas
- Proteccion de deterioracion

## Sistemas de Contenido Secundario

*Provee proteccion de corrosion, abracion y impacto severo.*

**CRAWFORD**  
LABORATORIES

# SISTEMAS DE CONTENIDO SECUNDARIO

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y FUNCIONAMIENTO

*Un recubrimiento muy versatil que provee superior proteccion para superficies de concreto y metal sujetado a quimicos severo.*

### FLOOROCK SISTEMAS DE CONTENIDO SECUNDARIO

**SUPERCHEM NOVOLAC EPOXICO** provee superior proteccion para pisos de concreto y areas de contenido secundario sujetado a acidos y causticos incluyendo servicio immersion de acido sulfurico 98%. La versatilidad de este 100% solidos material permita la aplicacion de sistemas de mortero, autonivelante y pelicula delgada.

**ACIDO RESISTENTE EPOXICO** es alto resistente a acido y alcalino. Por su resistencia a humedad alcalino, puede ser usado para proteccion de presion hidrostatica.

**SISTEMA 6000 ELASTOMERICO** es semiflexible de 110% elongacion que provee excelente proteccion de acidos, causticos y muchos solventes.

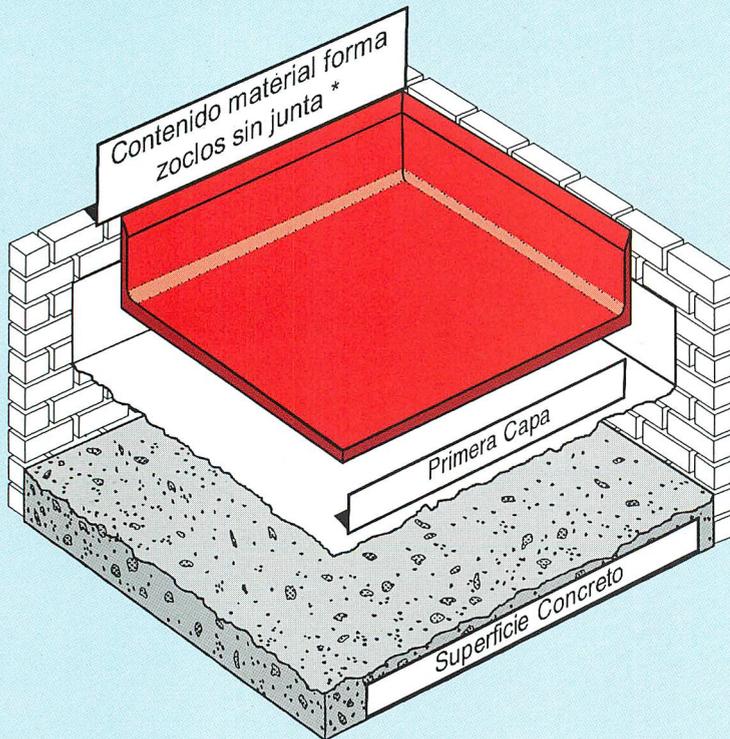
**POLYURETANO MEMBRANA HULE 500** es un sistema de 100% solidos, libre de solvente, 500% elongacion y dos componentes.

**POLYURETANO MEMBRANA HULE 250** es un sistema de 250% elongacion y dos componentes.

TOPPINGS

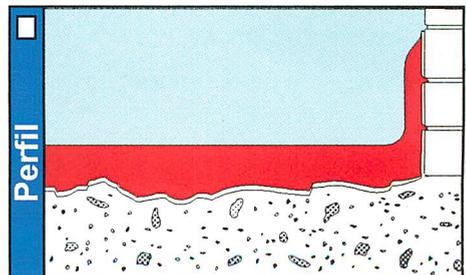
MEMBRANES

Aplicacion Tipica Material Secundario



\* Membranas elastomericas disponible

- Zoclos
- Trincheras
- Pilas
- Tanques
- Plantas de platear
- Manufactura de papel
- Tratamiento de agua
- Manufactura de baterias
- Plantas de vidrio



*Para Propiedades y Resistencia Quimica, Vea Especificaciones en Catalogo*